Tutorial | Tutorial | 半導体製造プロセスにおけるAI技術適用と機械学習の基礎

[16a-Z12-1~1]半導体製造プロセスにおける AI技術適用と機械学習の基礎

世話人：佐藤 哲也、山羽 隆、栗原 一彰、古閑 一憲

Tue. Mar 16, 2021 9:00 AM - 12:00 PM Z12 (Z12)

企画母体: プラズマエレクトロニクス分科会

9:00 AM - 12:00 PM

[16a-Z12-1]半導体製造プロセスにおける AI技術適用と機械学習の基礎

○守屋 剛、○狐塚 正樹¹ (1.東京エレクトロン (株))